

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63199338

PUBLICATION DATE

17-08-88

APPLICATION DATE

16-02-87

APPLICATION NUMBER

62032958

APPLICANT: DAINIPPON INK & CHEM INC;

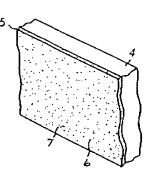
INVENTOR: YAMAMOTO AKIO;

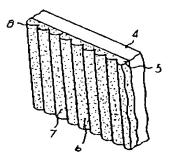
INT.CL.

G03B 21/62

TITLE

BACK PROJECTION SCREEN





ABSTRACT :

PURPOSE: To extremely thinly form a light diffusion layer and to improve various characteristics of a back screen by laminating a radiation curing resin compsn. prepd. by dispersing silicon oxide powder having an adequate refractive index with a binder and adequate grain size at a prescribed ratio into the binder in the form of a thin film having <1mm film thickness on the surface of a transparent substrate.

CONSTITUTION: The light diffusion layer 5 is laminated on one main plane of the transparent substrate 4 of the flat plate-shaped back projection screen. This diffusion layer 5 is formed to <1mm film thickness of the compsn, prepd, by incorporating and dispersing a light diffusing agent 7 which is particles to scatter light into the radiation curing resin compsn. The thin light diffusion film is formed to ≤700µm thickness and is formed to the shape of a lenticular lens. The compsn. having one arom. ring and one hydrogen group in the molecule or the radiation curing resin compsn. and contg. 20~70wt.% acrylate having an acryloyl group and prescribed ratio of other acrylate, etc., is used. The diffusion film layer of the back projection screen is formed by lamination of the extremely thin films.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 199338

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和63年(1988) 8月17日

G 03 B 21/62

8306-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

❷発明の名称 背面投影スクリーン

> 頤 昭62-32958 ②特

昭62(1987) 2月16日 御出

砂発 明 者 仲 田 埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1号 パイオニア

株式会社生産技術センター内

昭 羽 雅 砂発 明 生

東京都大田区大森西4丁目15番5号 パイオニア株式会社

大森工場内

⑫発 眀 者 蚉 藤

治 明郎 埼玉県上尾市浅間台3-16-10

明 者 山本 の発

埼玉県大宮市宮原町 4 - 123-6 宮原パークハイツ403号

パイオニア株式会社 ⑪出 頣 0出 顖

大日本インキ化学工業

株式会社 弁理士 藤村 元彦 個代 理

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

東京都板橋区坂下3丁目35番58号

1. 発明の名称

背面投影スクリーン

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 透明な平板状基材と、該平板状基材の 表面に積屑されかつ放射線硬化型樹脂組成物から なる膜厚が1mm未満の光拡散薄膜とからなるこ とを特徴とする背面投影スクリーン。
- 前紀光拡散薄膜が700μm以下の膜 厚であることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の背面投影スクリーン。
- (3) 前記光拡散薄膜の表面がレンチキュラ ーレンズ形状であることを特徴とする特許請求の 範囲第1項又は第2項記載の背面投影スクリーン。
 - 前記放射線硬化型樹脂組成物が、
- (A) 分子中に少なくとも1個の芳香環 と少なくとも1個の水酸基とを有しかつアクリロ イル茲を1個育するアクリル酸エステル20~7 0重量%と、

(B) 分子中に少なくとも1個の

- C - の構造 (式中 R : 及び R 2 は R 2

炭素数 1 ~ 4 のアルキル基を示す。)を有しかつ アクリロイル基を2個有する分子量180~40 〇のアクリル餃エステル25~75近益%と、

- (C) 分子中にアクリロイル基を3個以 上有するアクリル酸エステルち~55重鉛%とか らなる未硬化時の粘度が1~150センチポイズ で、硬化後の屈折率が1.49~1.55のアク リル酸エステル系樹脂100重量部に対して平均 粒径1~10μmの酸化ケイ紫粉末を1~20位 虽部の割合で混合してなることを特徴とする特許 糖水の範囲第1項ないし第3項のいずれか一項記 戯の背面投影スクリーン。
- (5) 前記平板状基材はガラス又は合成樹脂 からなることを特徴とする特許請求の範囲第1項

2 -

特開昭63-199338(2)

ないし第4項のいずれか一項記載の背面投影スク リーン。 .

3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明は、プロジェクションテレビ受像機、実体投影機器、マイクロリーダー、カラー写真投影機器、X線フィルム投影機器等に用いられる背面 投影スクリーンに関する。

背景技術

プロジェクションテレビ受像機はテレビキャビネット内部に設けられた小型プラウン管裏面の画像を光学系を用いて拡大し、その拡大画像をテレビキャビネット内部から背面投影スクリーンに投影する装置として知られている。かなる背面投影スクリーンは一方の主面から投影光を受け、該投影光を他方の主面へ透過、拡散させるものである。このような背面投影スクリーンは次の如き光学的特性が要求される。すなわち、

(1) 明るい投影画像が得られること、すなわち光線透過率が高いこと、

- 3 -

の視野角を広げるため透明樹脂1との間に適切な 屈折率差を有し透過光を分散させるものであって、 透明樹脂1に熔融あるいは化学皮応することのな い、例えばSiO₂、CaCO₃、BaSO₄、 AQ₂O₃、TiO₂、ガラスの粉末が用いられ

しかしながら、従来の背面投影スクリーンは、 その成形工程において、押し出し成形(特開昭5 6-164332号公報)、加熱プレス(特開昭 58-198035号公報)、射出成形により行われる故に金型が高温高圧に曝され金型の寿命が短くなるという欠点や、樹脂の溶融粘度が高い故に金型からの形状の転写性が良好でないという欠点や、透明樹脂基材全体に光拡散剤が含まれている故に光拡散量が大きくなるので、光線透過率が低く解像度も低い背面投影スクリーンになってしまうという欠点を有している。

かかる欠点を克阻し背面投影スクリーン自体の 強度を高めるために、その表面のみに光拡散層を 設ける構造のスクリーンが開発されている。かか (2) 透過光の指向性が少なく、投影簡単が 広い角度から観察できること、すなわち、視野角 度が大きいこと、

(3) 投影画像がシャープであること、すなわち解像度が高いこと、

(4) 光顔から投射される画像のコントラストを損なわないこと、である。

上記光学的特性を満すために、従来から種々の 背面投影スクリーンが開発されている。

例えば、第7図の平板形状の背面投影スクリーンや、第8図のレンチキュラーレンズ形状の背面投影スクリーンがある。レンチキュラーレンズ形状3は背面投影スクリーンの視野角度を大きくする目的で透明樹脂基材1の表面に付与されている。かかるスクリーンは透明樹脂基材1中に光拡散剤2を分散させたものである。透明樹脂基材1には光学特性及び成形加工性からアクリル樹脂が主に用いられ、その他に塩化ピニル樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチレン系樹脂、オレフィン系樹脂等も使用されている。光拡散剤2にはスクリーン

- 4 -

るスクリーンは、液状の合成樹脂に光拡散剤を混合させた透明樹脂組成物を、スクリーンの基体となる透明基板表面に塗布し乾燥固化させ光拡散層を形成する方法や、光拡散剤を分散させた透明基材を予めシート状に成形し、スクリーンの基体となる透明基板表面に加熱プレス(特開昭59~143618号公報)、あるいは接着層を介して貼り合せ光拡散層を形成する方法によって作成されている。

しかしながら、かかる従来方法においては、光 拡散層と適明基板との間に気泡が生じる問題があ るので光線透過率、解像度の高い背面投影スクリ ーンが得られなかった。

発明の概要

本発明はこれら従来技術の欠点を解消するため になされたものであって、光線透過率が高くかつ 解像力の高い背面投影スクリーンを提供すること を目的とする。

本発明の背面投影スクリーンにおいては、透明 な平板状基材の表面に放射線硬化型樹脂組成物か

- 6 -

-262-

- 5 -

らなる1mm未満の光拡散薄膜を形成していることを特徴としている。

また、薄膜形状の光拡散層を透明基材に十分密 着させて気泡混入の余地をなくすべく、本発明に よれば、比較的粘度が低く且つ適切な量の光拡散 粒子を保持する放射線硬化型樹脂組成物を透明基 材上に配置した後、硬化せしめている。

<u>実施 例</u>

以下に、本発明による実施例の背面投影スクリ - ンの構成を添付関節に基づいて説明する。

本実施例は、第1図の拡大概略斜視図に示す如く透明基材4の一主面に光拡散隔5を程隔させた 平板状背面投影スクリーンである。透明基材4は ガラス又は合成樹脂が用いられ、合成樹脂として は塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチ

- 7 -

R: | | C = の構造(式中R: 及びR: は | | R:

炭紫数1~4のアルキル基を示す。)を有しかつ アクリロイル基を2個有する分子費180~40 0のアクリル酸エステルと、

(C) 分子中にアクリロイル基を3個以

上有するアクリル酸エステルとを成分とし(A)
20~70重量%、(B)25~75重量%、
(C)5~55重量%の割合で組成され、硬化前の液状態では粘度が1~150センチポイズの範囲とし、硬化後の屈折率が1.49~1.55、
好ましくは1.51~1.53となるアクリル酸エステル系の放射線硬化型樹脂である。ここで放射線とは該アクリル酸エステル樹脂を硬化させることの可能な電磁波及び粒子線をいい、例えば、可視光線、集外線、赤外線(熱線)、電子線、イ

- 9 -

オン線等がある。

レン系材脂、オレフィン系材脂が用いられるが、 光学的特性及び機械的強度の点からアクリル樹脂 が好ましい。光拡散層 5 は、その膜厚が 1 mm未 満であり、放射線硬化型樹脂 6 中に、光を散乱さ せる粒子である光拡散剤 7 を混入、分散させた組 成物から形成される。本願発明者による実験には れば、光拡散層の厚さとしては基材上に、放射線 硬化型樹脂中に光拡散剤を混合した母脂組成物を 厚くとも 7 0 0 μmの厚さにした平板状又はレン チキュラーレンズ形状の光拡散層を形成することが判明 により、配向性(光散乱性)、光線透過率の極め て高い背面投影スクリーンが得られることが判明

かかる放射線硬化型樹脂組成物における放射線 硬化型樹脂 (以下、パインダと称する) は、

(A) 分子中に少なくとも1個の芳香環 と少なくとも1個の水酸基とを有しかつアクリロ イル基を1個有するアクリル酸エステルと、

(B) 分子中に少なくとも1個の

- 8 -

光拡散剤7は平均粒径1~10μm、好ましくは2~4μmの酸化ケイ素粉末である。

バインダ6と光拡散剂7との混合割合は、バインダ:光拡散剤が100:1~20(重量部)とする、また、好ましくはバインダ:光拡散剤が100:3~15とすることが好適である。

尚、上記放射線硬化型樹脂組成物の成分以外に 通常用いられる光重合開始剤、カップリング剤、 分散剤、帯電防止材等の添加物を添加してもよい。 更に、本実施例にかかる光拡散圏を形成するア

更に、本実施例にかかる充地故胞を形成するア クリル酸エステル樹脂であるパインダを詳細に説明する。

上記(A)のアクリル酸エステルは、低粘度化が可能な分子量が400以下のものが適当であり、例えば、下記(I)~(VII) 式の構造のものがある。また、バインダ全体に対する(A)の成分割合は、20重量%未満では光散乱剤との扇折率差が得られず、硬化後の強靭性が得られない、また、70重量%を越えると液状態での成形に必要な低粘度性が得られない故に、20~70重量%が好まし

- 10 -

特開昭63-199338 (4)

いが、30~50重量%が更に好ましい。

$$CH_b = CHCOCH_2 CHCH_2 O - O$$

$$0 OH$$

$$R_2$$

$$(1)$$

(ただし、式中のR g は水素原子、アルキル基、 アルコキシ基又はアリール基を示す。以下、同様)

$$CH_2 = CHCOCH_2 CHCH_2 \longrightarrow R_3$$

$$\begin{cases} I & \\ 0 & OH \end{cases}$$
(11)

$$CH_2 = \frac{CRCOCH_2}{0} CH \longrightarrow R_3$$

$$(111)$$

%を越えると光分散剤との必要な扇析率差が得ら れない故に、25~75重量%が好ましいが、4 0~60重量%が更に好ましい。

$$CH_{2} = CHCOCH_{2} - C - CH_{2} \quad OCCH - CH_{2} \quad (VIII)$$

$$O \quad CH_{3} \quad O$$

(X1)

CH₂ = CHCOCH₂ CHCH₂ O (V)

次に、上記(B)のアクリル酸エステルは、分 子量が180未満では沸点が低く、揮発性でPI 1(一次皮膚刺激性)が高くなり、また、400 を越えると被状態で粘度が高くなる故に、、分子 量が180~400が適当であり、例えば、下記 (VIII)~(XIII)式の構造のものがある。また、バ インダ全体に対する (B) の成分割合は、25重 量%未満では硬化後の硬度が得られず、 75重量

- 12 -

$$CH_2 = CHCO - H - C - H - C - H - OCCH = CH_2$$

$$CH_3 - CH_3 - CH_3 - CH_3$$

$$CH_3 - CH_3 - CH_3$$

次に、上記(C)のアクリル酸エステルは低粘 度化が可能な分子量が2000以下のものが適当 であり、例えば、下記(XIV) ~(XX)式の扱造のも のがある。また、パインダ金体に対するアクリル 酸エステル(C)の成分割合は、5重量%未満で は硬化後の硬度を増大させる効果はなく、55重 量%を越えると硬化後の脆弱性が現れ硬化前の粘 度を増加させる故に、5~55重量%が好ましい が、10~30重量%が更に好ましい。

-264-

(X)

特開昭63-199338(5)

(
$$CH_2 = CIICOCH_2$$
) $\frac{1}{3}$ CCH_2 OH O

(XIV)

(
$$CH_2 = CHCOCH_2 \rightarrow \frac{1}{3}$$
 $CCH_2 CH_3$
 0 (XVI)

- 15 -

また、パインダ6と光拡散刻7との扇折率差に ついて、酸化ケイ案粉末に対してパインダの硬化

(式中のR4~R3はアクリロイル基又はアルキロイル基を示す。ただし、R4~R3のうち少なくとも3個はアクリロイル基である。)

(XVIII)

(ただし、式中のQ, m, nは0又は整数を示し、 かつQ+m+nは1~30の整数である。)

(XIV)

- 16 -

後の屈折率が1.55(アッペ式屈折率計、25 ±1℃)より大きすぎると光線透過率が懸くなり、 スクリーン上の画像が暗いものとなってしまう。 一方、硬化後のパイングの屈折率が1.49より 小さすぎると視野角度の小さい画像しか得られな くなってしまう。よって、パイングの硬化後の屈 折率が1.49~1.55であることが好ましく、 さらには1.51~1.53が好ましい。

更にまた、本実施例にかかる光拡散脳における 光拡散剤7を詳細に説明する。

光拡散剤でには酸化ケイ紫粉末が用いられる。 酸化ケイ紫粉末は、M2 o3、M(OH)3、Tio2、 Zno2 等の末粉に比して散性が同一レベルにて全 光線透過率が大きい故に好適である。中でも非結 晶酸化ケイ紫粉末は光学特性が良好なため、更に 好適である。その平均粒子径(レーザ散乱法、積 算重量:50%)が1~10μm以外の範囲では 十分なる視野角度が得られない。酸化ケイ紫粉末 のバインダ100低量部に対する含有量が20重 量部より多すぎると光線透過率が低下し、逆に1

- 18 -

- 17 -

重量部未満であると、視野角度が小さくなってし まう。

また、バインダと光拡散剤との放射線硬化型樹脂組成物からなる光拡散層の膜厚が1mm未満であることが好ましく、特に、その膜厚が700μmの範囲を越えない方が、解像度の観点からより好ましいことが判明した。

光拡散層では透明基板からの透過光が酸化ケイイ素粒子に当たり拡散するので、光拡散層の膜厚が大きいと光拡散層を光が通過する際、酸化ケイ素粒子に衝突する回数が多くなり、透過光が光拡散層内で散乱して解像度が低下する。したがって散散層内にて光が酸化ケイ素粒子に衝突するの比が大きくなるような膜厚、700μm以下にすることが好ましい。また、酸化ケイ素粒子内の吸収も少ない故に侵入する光量も大きく、インダとの屈折率差が適切であるので該粒子自体の輝度が高くなりスクリーンの明るさに貢献している。

- 19 -

るフレネルレンズ9を形成することもできる。

以下、実施例1及び2として具体的に光拡散層 が平坦面の背面投影スクリーンを製造する場合を 説明する。

先ず、実施例1では、以下の(A)(B)及び(C)式に示されるアクリル酸エステルをそれぞれ(A)45重量部(B)40重量部及び(C) 15重量部の割合からなる100重量部に対して 光重合開始剤として1-ヒドロキシシクロヘキシ ルフェニルケトン1重量部を添加してパインダを 調製する。

(B)

第2図は本発明の更なる実施例を示すもので、 視野角度を大きくする目的で、光拡散船5をレン チキュラーレンズ8の形状で構成した背面投影ス クリーンの拡大概略図である。また、光拡散船5 の表面を和面化して更に視野角度を大きくすることもできる。

更に、画像のコントラストを向上させ外光反射 を防止するために、パインダ6中に黒色の染料や 類料を添加したり、拡散層5の表面にブラックス トライプを印刷することもできる。

第3図に示す如く透明基材4の一方の片側表面だけでなく、他方の表面にも光拡散層5を形成することもできる。第3図では両面レンチキュラーレンズを構成する個々の半円柱の伸長方向が、基材の両面において90°の角度でずれている。また両面レンチキュラーレンズを構成する個々の半円柱の伸長方向を基材の両面において平行としてまたい

更に、第4図に示すように光拡散船5を設けた 透明基材4の反対側面に放射線硬化型樹脂からな

- 20 -

(C)
$$(CH2 = CHCOCH2 $\rightarrow \frac{1}{3}$ CCH₂ OF$$

次に、上記組成で屈折率1.52のバインダ100重畳部に対して光拡散剤である平均粒径3μmの酸化ケイ染粉末を6重量部を添加し、アクリル酸エステル系の紫外線硬化型樹脂組成物を潤刻

次に、光拡散層として膜厚400μmの光拡散 圏が形成できるように予め設定された平滑な鏡面 の金型を用意する。

次に、光拡散剤を包括した液状の上記樹脂組成物をかかる金型とPMMAキャスト板との間に注入し、400mJ/cdの光量の紫外線を嵌キャスト板側から照射する。

このようにして、 該樹脂組成物の硬化後、 金型 から光拡散層を伴った 該キャスト板を凝型して、 第1図に示す構造の背面投影スクリーンを得る。 さらに、実施例2として、以下の (A) (B)

- 22 -

及び (C) 式に示されるアクリル酸エステルをそれぞれ (A) 35重量部 (B) 55重量部及び (C) 10重量部の割合からなる100重量部に 対して光重合開始剤として1-ヒドロキシシクロ ヘキシルフェニルケトン1重量部を添加してバイングを調製する。

(B)

(C)

- 23 -

第1表

	バイング		光拡散剤		粒径	含有低
	の屈折率		·		(μ m)	(vt.%)
契施例 1	1.52		SiO2		3	6
实施例 2	1.51		SiO2		5	1 2
比較例1	1.52		\$102		0.9	6
比較例2	1.52		S102		11	6
比較例3	1.52		S102		3	0.5
比較例4	1.52		S102		3	22
	全光線	ŧ	ピーク		1/2値	1/3値
	透過率		ゲイン		角度	角度
	(%T)				(*)	(*)
実施例1	92	27			7.5	10.0
実施例2	85	30		8.0	10.0	
比較例1	73	15			3.0	4.5
比較例2	92	37			4.0	6.0
比較例3	92	90			2.0	3.0
比較例4	15	5			19.0	24

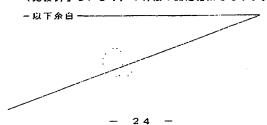
ここで、全光線透過率は積分球式光線透過率測

- 25 -

(ただし、式中の $R_{10} \sim R_{15}$ はアルキロイル基またはアクリロイル基を示し、このうち平均5個がアクリロイル基である。)

次に、上記組成で屈折率1.51のバインダ100重量部に対して光拡散剤である平均粒径5μmの酸化ケイ素粉末を12重量部を添加しアクリル酸エステル系の紫外線硬化型樹脂組成物を調製する。そして、かかる組成物によって、実施例1と同様な方法により平坦面状の背面投影スクリーンを得る。

得られた実施例1及び2のスクリーンの特性の 潮定結果を第1表に示す。尚、比較例として表に 示す他の組成による場合の背面投影スクリーン (比較例1ないし4)の特性の測定結果をも示す。



定装置を用いてASTMD1003に基づいて測定された。 視野角度は、以下のように測定された。

第5図の如く光源11を制定すべき背面投影スクリーン12の面に垂直に照射するように向け、スクリーン面に入射する光の輝度が88ftーcdとなるように光源の明るさを調節する。また光源11とスクリーン12との延長線14上でスクリーン面から80cmの距離に輝度計13(ミノルタ社製、nt-1/3°p)をスクリーン12に向けて設置する。この時のスクリーン12上の輝度をft-L単位で測定し利得(ゲイン)Gを下式、

$$G = f t - L / f t - c d$$

にて求める。この時の延長線 14 からの輝度計 13 の傾き角度 $\theta=0$ *の最大利得をピークゲイン (G。)とし、1/2 G。となる値を得る該傾き角度 θ を 1/2 値角度、1/3 G。 2 なる値を得る該傾き角度 θ を 1/3 値角度とする。

第1表の結果から明らかなように、実施例1及 び2の背面投影スクリーンは、全光線透過率が8

- 26 -

5% T以上と良好で1/2値角度及び1/3値角度が各々7.5°及び10°あるいは8°及び10°あるいは8°及び10°と広い視野角度を有し、両性能がバランスの取れたものとなっている。

これに比べて、比較例1のように光拡散剤の酸化ケイ素粉末の平均粒径を小さくすると全光透過率が低下し、視野角度も狭くなり、指向性の有るスクリーンになってしまう。また、比較例2のように光拡散剤の酸化ケイ素粉末の平均粒径を大きくすると全光透過率の低下が少ないが、視野角度が狭くなり、指向性の有る背面投影スクリーンになってしまう。

また、比較例3のように酸化ケイ素粉末の含有 造を減らすと明るいが視野角度の小さいスクリー ンになってしまう。また、比較例4のように酸化 ケイ素粉末の含有量を増加させると視野角度は大 きいが、光線透過率の低いスクリーンになってし まう。

更なる比較例として、実施例1と同様な光拡散 脳の樹脂組成物において酸化ケイ素粉末の代りに

- 27 -

差が実施例]とほとんど変らないにもかかわらず、 その性能に大きな差があることが分かる。

次に、本発明の実施例3及び4として光拡散層の膜原を稲々変化させたレンチキュラー形状背面 投影スクリーンを作成する。

先ず、上記実施例1と同様な組成で屈折率1.52のバインダ100重量部に対してピークゲインが7.0となるような盈の平均粒径3μmの酸化ケイ素粉末を12重量部又は6重量部を添加し、アクリル酸エステル系の紫外線硬化型樹脂組成物を調製する。

次に、第6図に示すレンチキュラー形状の金型を用意する。該金型10の寸法をWが0.5mm、Dが0.1mm、Rが0.3mmで、積磨するPMMAキャスト板からの距離 t を光拡散層の膜厚とする。

次に、得られた光拡散剤を包括した樹脂組成物を設金型とPMMAキャスト板との間に所定厚さ しとなるように注入し、実施例1と同様な方法で 紫外線によって該組成物を硬化させ第2図に示す 酸化アルミニウム(比較例5)及び水酸化アルミニウム(比較例6)の粉末を混合、分散させ、実施例1と同様な方法で作成した背面投影スクリーンの特性を第2表に示す。

第2表

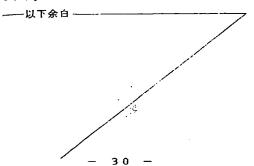
	バインタ	光拉散育	1 粒径	含有型
	の屈折率		(µ m)	(vi.%)
比較例5	1.52	Af 2 O 3	3	G
比較例6	1.52	Af (OH) 3	3	6
	全光線	ピーク	1/2航	1/3位
	透過率	ゲイン	角度	角度
	(%T)		(*)	()
比較例5	55	8	3.0	4.0
比較例6	G 2	15	3.5	5.0

第2表から分るように、比較例5及び6においても全光線透過率が低く視野角度も狭い暗く指向性が強いスクリーンとなっていることが分かる。 特に比較例6ではパインダと光拡散剤との風折率

- 28 -

構造の実施例3及び4の背面投影スクリーンを作成する。

実施例3及び4のスクリーンの解像力を解像力チャートを用いた測定結果を第3表に示す。ここで、解像力は第5図の視野角度の測定に使用した装置においてスクリーン12の光源11側に解像力チャートを密替させた状態で光源側から光を照射し、輝度計13の側から観察、測定している。尚、比較例7及び8としてバインダ100重量部に対して酸化ケイ素粉末を各々2.5重量部を添加した場合の背面投影スクリーンをも示す。



- 29 -

班马思

25 J 2X									
	バイング	光拡散商	1 粒征	3 .	含有证				
	の屈折率		(με) (vt.%)				
実施例3	1.52	S10 ₂	3		1 2				
尖施例4	1.52	S102	3		6				
比較例7	1.52	SiO2	3		2.5				
比較例8	1.52	Si02	3		1.5				
	光拡散層	ピーク	水平 解像度 (本/aa)		垂直				
	の厚さ	ゲイン			解做度				
	t (ma)				(本/四日)				
实施例3	0.1	7.0	3		9				
実施例4	0.4	7.0	3		8				
比較例7	1	7.0	1		5				
比较例8	1.5	7.0			4				

第3 表から明らかなように本実施例3及び4のレンチキュラー形状スクリーンでは、水平解像度が3本/m、垂直解像度が8~9本/mと高い解像力を有したシャープな画像が得られる。一方、比較例7及び8のレンチキュラー形状スクリーン

- 31 -

によるレンチキュラーレンズ形状の脊面投影スクリーンの一部の拡大概略斜視図、第3図は本発明による甚材両面にレンチキュラーレンズ形状を付与した背面投影スクリーン一部の拡大概略斜視図、第4図は本発明による基材両面にレンチキュラー形状及びフレネルレンズ形状を付与した背面投影スクリーンの一部の拡大断面図、第5図は本発明による平板形状の背面投影スクリーンの視野角度の測定を説明する説明図、第6図は本発明による上ンズ形状の背面投影スクリーンを形成する金型の拡大部分断面図、第7図及び第8図は従来の背面投影スクリーンの一部の拡大機略斜視図である。

主要部分の符号の説明

4……透明监材

8……レンチキュラーレンズ

5 … … 光拡散層

9……フレネルレンズ

6 ……パインダ

7 … … 光拡散剤

は水平解像度1本/mm、垂直解像度4~5本/mm と低い解像力しか得られないことが分かる。

発明の効果

以上の如く、本発明によれば、バインダとの間に適切な屈折率を有しかつ適切な粒径を有する酸化ケイ素粉末を核パインダ中に所定量分散させた放射線硬化型樹脂組成物を透明基材製面に胰摩1mm未満の光拡散層として極めて薄く破隔したことにより、高光線透過率、高解像度、広視野角度、低指向性の背面投影スクリーンを得ることができる。

また、本発明にかかる光拡散層は放射線硬化型 樹脂を成分としていることから、非常に狭い型空 洞においても注型の時間がかからずに迅速に行え、 作業性が良好となる。また、極めて短時間で成形、 硬化を行うことができ、また、常温常圧下で成形 ができるので金型に対する負担が軽減できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による平板形状の背面投影スク リーンの一部の拡大概略斜視図、第2図は本発明で

- 32 -

- 33 -

